# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-049082

(43) Date of publication of application: 19.02.1990

(51)Int.CI.

CO9D183/16 CO8G 77/62 // CO9D 5/00

(21)Application number: 01-190164

(71)Applicant: SHIN ETSU CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

21.07.1989

(72)Inventor: ITO KUNIO

KOSAKAI SHOHEI SHIMIZU HISASHI HINOTO YUJI

YOSHIOKA HIROSHI

## (54) AGENT FOR FORMING CURED COATING FILM

## (57)Abstract:

PURPOSE: To provide an agent for forming a cured coating film, composed of a specific curable organic silicon compound, having excellent water and oil repellence and mold-releasing property, firmly bonding to the surface of various substrate such as plastics without using a primer and effective in improving the abrasion resistance of the surface.

CONSTITUTION: The objective agent for forming a cured coating film is composed of a cold-curing polysilazane derive from a silazane monomer of formula I (p is positive integer) (e.g., derived from the monomer of formula II, formula III, etc.) or a copolymer of said silazane monomer and other silazane monomer or siloxane monomer. The polysilazane can be synthesized by reacting a halosilane having halogen atom bonded to silicon with ammonia or a primary amine in a solvent.

C.F. .. CH.CH.Si (NH) ...

n-CaFirChisCHiSi (NH) ...

CF= > CF(CF=) = CH=CH=Si(NH) | ... = CF=

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

## ⑲ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

# ⑩ 公開特許公報(A) 平2-49082

⑤Int. Cl. 5 識別記号 C 09 D 183/16 PMM C 08 G 77/62 NUM / C 09 D 5/00 PPG 庁内整理番号 6609-4 J 6609-4 J 7038-4 J ❸公開 平成2年(1990)2月19日

審査請求 有 発明の数 1 (全4頁)

②発明の名称 硬化皮膜形成剤

②特 願 平1-190164

②出 願 昭59(1984)4月17日

図特 顧 昭59-77155の分割

⑫発 明 者 伊 藤 邦 雄 群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越化学工業株式会社

シリコーン電子材料技術研究所内

⑩発 明 者 小 堺 正 平 群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越化学工業株式会社

シリコーン電子材料技術研究所内

⑩発 明 者 清 水 久 司 群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越化学工業株式会社

シリコーン電子材料技術研究所内

⑪出 願 人 信越化学工業株式会社 東京都千代田区大手町2丁目6番1号

⑩代 理 人 弁理士 山本 亮一 外1名

最終頁に続く

#### 明 細 書

1. 発明の名称

硬化皮膜形成剂

2. 特許請求の範囲

単位式

CpF2p+1CH2CH2Si(NH)1. 8

(ここにpは正の整数)からなる硬化性有機けい 素化合物よりなる硬化皮膜形成剤。

3. 発明の詳細な説明

本発明は常温硬化性のポリシラザンよりなる硬化皮膜形成剤に関するものである。

無機質材料やプラスチック材料は、その表面を各種表面処理剤で処理することにより表面の性質を改良し、更に高性能化、応用範囲の拡大化の努力が種々研究されてきており、とくにプラスチック物品はそのすぐれた加工性から各種工業製品や家庭用品にまで広汎に使用されているが、これは表面硬度が低く、摩耗抵抗も小さいためにその用途が制約されるという不利をもつものでもあっ

た、そのため、このプラスチック物品の表面をシ リコーン系組成物で被覆するという方法が提案さ れており、例えば式 CHっSi(OH)。の部分縮合物と コロイダルシリカとの水-アルコール溶液を酸な どの縮合触媒の存在下でプラスチック物品の表面 に被覆させるという方法などが知られている(特 公昭 52-39691号、特公昭 56-18624号、特開昭 55 -94971号各公報参照)。しかし、この種の組成物 は1)溶液の安定性が乏しく、2)硬化に加熱が 必要とされる、3)硬化膜とプラスチックとの接 着性が弱く、この接着には一般にプライマーの使 用が必要とされるという欠点があるため、耐熱性 に乏しいプラスチックには著しい制限が加わる し、プライマーの処理は塗布工程が二重となるの で工程のロスが大きくプラスチック自体への影響 もあるという不利も伴なうものであった。

本発明はこのような不利を解決したほか、撥水 性、撥油性、離型性にすぐれた、各種基体表面上 の硬化皮膜形成剤に係り、これは単位式

C.Fz.+1CHzCHzSi(NH) I. B

## 特開平2-49082(2)

(ここにpは正の整数)からなる硬化性有機けい 素化合物よりなる硬化皮膜形成剤を特徴とするも のである。

本発明の硬化皮膜形成剤は前記した単位式

C.F. .. CH. CH. Si (NH) 1. s

からなる硬化性有機けい素化合物よりなるもので あり、この硬化性有機けい素化合物はけい素原子 に結合したアルキル基中の炭素原子に結合した水

合せによって耐摩耗性などの特性を改良すること ができる。

上記のポリシラザンは公知の方法で作ることができ、例えば米国特許第2564674 号明細書などにも記載されているように、けい素に結合したハロシランを溶媒中でアンス、第 L 級アミンと反応させれば容易に得る、ポリシロキサザンの場合には一般式(R e Si O 4 = 4 ) nでかけ、 するオルガノポリシロキサンにそのブロック 当を含有するハロシロキサンあるいはこれとアクシランとの混合物を添加し、これにアンモニクシランとの混合物を添加し、これにアンモニの成なは第 1 級アミンを反応させることができる。

本発明の硬化皮膜形成剤は上記したポリシラザン、ポリシロキサザンが一般に室温では固体状を 呈しているので、キシレン、トルエン、ヘキサン、シクロパラフィン、四塩化炭素、二塩化メチレンなどの溶剤で希釈し、この溶液中に被処理物 素原子の一部がフッ素原子により置換されたもの である。

前記の単位式において具体的なものとしては n-CeF:, CH2CH2Si (NH) 1. s、

CF = > CF (CF = ) a CH = CH = SI (NH) 1. a CF =

たどが例示される。

を浸漬するか、この溶液を噴霧して被処理物の表面にこの溶液を塗布すればよく、この塗膜が常温で硬化して各種基体の表面によく接着した硬化皮膜を形成させることができる。

この塗膜は最終的にはその大部分または全部が シロキサン結合をもつものとなるのであるが、こ の塗膜が各種材質の表面によく接着するのは、シ ラザン結合が加水分解するときに生成するシラノ ール基が活性に富むものであり、これによって接 着性が著しく高められるためと考えられる。

なお、各種材質に塗布された塗膜は上記したように常温で硬化するが、塗布後に熱風処理、赤外線照射などによって加熱すれば硬化を促進することができるし、この処理溶液にシラノール縮合触線として知られているすず、鉛、鉄などの脂肪酸塩やアルキルチタネートを添加しておけば、この硬化をさらに促進させることができる。また、前記した他のシラザン単位やシロキサン単位中のけい素原子に結合した有機基にアクリル基、メタクリロキシ基などを導入しておけば、常温硬化後の

## 特開平2-49082 (3)

紫外線、電子線の照射によってその架構密度をさ らに高めることができる。なお、この処理溶液に ガラスピーズ、石英粉、カーポン、グラファイ ト、タルク、マイカ、さらには銀、銅、ニッケ ル、アルミニウム、亜鉛などの金属粉末、アルミ ナ、亜鉛華、酸化チタンなどの金属酸化物、ガラ ス繊維、カーポン繊維、有機繊維などの繊維物 質、窒化ほう素、炭化けい素、窒化けい素などの セラミック粉末などを必要に応じて添加してもよ く、特に多量に金属粉、金属フレーク、金属繊維 を添加したものはその硬化膜が導電性となるの で、これが電磁波遮蔽材として有用なものになる という有利性が与えられる。本発明の硬化皮膜形 成剤はプラスチックの表面の耐摩耗性の改良に有 効であるほか、臨界表面張力の小さい硬化皮膜を 与え、この硬化皮膜は撥水性、撥油性、離型性に 極めて優れている。また、ブラスチック以外にも セラミック、ガラス、ほうろう、セメントコンク リート、タルクなどの無機材料、酸化アルミニウ ム、酸化鉄、酸化コパルトなどの金属酸化物、ア

つぎにこれをトリクロロモノフルオロメタンで3 重量%濃度となるように希釈し、この溶液をアクリル樹脂板上に塗布して常温乾燥させたのち、この皮膜表面の臨界表面張力を測定したところ9.8dyn/cmであり、ASTM B3359による接着テストはクラス5の完全な接着を示した。

また、比較のためにこのシラザン化合物に代えて式n-CoFitCHaCHaSi(OCHa)。で示されるパーフルオロアルキル基置換メトキシシランを使用したところ、この場合には硬化せず、皮膜が形成されなかった。

ルミニウム、鉄、ニッケル、コバルト、すず、亜鉛、鋼、銀、金などの金属、さらにはこれらの組み合わせによる複合材料などの表面処理にも有効に活用することができる。

つぎに本発明の実施例をあげる。

#### 実施例1

操拌機、還流冷却器、温度計を付けた反応容器中にn-CaFirCHaCHaSiC 2 a 50重量部、トリクロロモノフルオロメタン 750重量部を仕込んだのち、この液中に攪拌下に乾燥したアンモニアガスを導入したところ、アンモニアガスの吹込みと共に液温は上昇し、トリクロロモノフルオロメタンが還流状態となった。

このようにして15.5重量部のアンモニアガスを 吹込んだのちにアンモニアガスの導入を停止し、 ついで還流下に窒素ガスを導入させながら 4時間 加熱攪拌を行ない、析出した塩化アンモニウムを ろ別し、ろ液からトリクロロモノフルオロメタン を蒸発によって除去したところ、39.8重量部の白 色固体粉末が得られた。

特許出願人 信超化学工業株式会社 代理人・弁理士 山 本 亮 坚然内 パ ・ パ 荒 井 鐘 配航理

## 特開平2-49082(4)

第1頁の続き

**@発明者日戸悠治群馬県安中市磯部2丁目13番1号 信越化学工業株式会社** 

シリコーン電子材料技術研究所内

⑩発 明 者 吉 岡 博 群馬県安中市磯部 2 丁目13番 1 号 信越化学工業株式会社

シリコーン電子材料技術研究所内